

マスク描画装置 FPS 6100 Evo を受注

Mycronic AB（マイクロニック、本社：スウェーデン、日本法人：マイクロニックテクノロジーズ株式会社、東京都調布市、代表取締役社長：呉 健治）は本日、フォトマスク描画装置 FPS 6100 Evo をアジア地域の既存顧客から受注したことを発表しました。受注金額の価格帯は 400～500 万 US ドルで、2026 年第 3 四半期に納入予定です。

FPS 6100 Evo は多目的用途向けレーザーマスク描画装置で、電子パッケージ、タッチパネルや MEMS 等、幅広いアプリケーションに対応することが可能です。

マイクロニック 描画装置担当上級副社長 Charlott Samuelsson のコメント：

「FPS シリーズは多目的用途に対応するマスク描画装置としてご好評いただいております。電子パッケージングは重要なアプリケーションの一つです。」

マイクロニックの PG 事業部はディスプレイ製造用および半導体製造用のマスク描画装置とマスク座標測定装置を提供しています。

*** 本件に関するお問い合わせ先 ***

マイクロニックテクノロジーズ株式会社

広報担当 梁瀬 恵美子

Tel: 042-433-9400 Fax: 042-443-0015

E-mail: info_jp@mycronic.com

Mycronic AB

Sven Chetkovich, Director Investor Relations

Tel: +46 70 558 39 19

E-mail: sven.chetkovich@mycronic.com

Mycronic AB について

Mycronic AB はエレクトロニクス産業において高い精度と柔軟性を必要とする製造装置の開発、製造、販売を行っているスウェーデンのハイテク企業です。本社はストックホルム北の Täby にあり、中国、フランス、ドイツ、日本、シンガポール、韓国、オランダ、イギリス、アメリカ、ベトナムに現地子会社を持ちます。ホームページ: www.mycronic.com